

平成20年度「特許ビジネス市」

**「平成20年度第1回特許ビジネス市 in 東京」
(電気・電子 / 情報・通信)**

開催結果報告書

平成20年11月

独立行政法人 工業所有権情報・研修館

1. 開催内容

1) 開催日時・会場・発表案件数・参加者数

日時：平成20年10月3日(水) 10:30~15:20

場所：東京ビッグサイト 東3ホール

発表案件数：8件

参加者数：171名

2) プログラム

プログラムを表1に示す。

各案件の発表は、プレゼンテーション15分、質疑応答5分、アライアンスに関するアンケート5分とし、計25分の時間配分で行った。

表1 プログラム

時刻	発表案件	案件提供者
10:30~10:40	主催者挨拶、オリエンテーション	
10:40~11:05	高効率磁力回転装置	小松康廣・上田義英
11:05~11:30	多層プリント配線板の軽量化	富士通株式会社
11:30~11:55	高効率単相交流同期モータ	有限会社K.R&D
11:55~12:20	高品質なオーディオ信号処理(再生速度・音程変更)	株式会社ピー・ソフトハウス
12:20~13:30	<昼食休憩>	
13:30~13:55	RFID マルチリードアルゴリズム(二分木探査法)	エル・エス・アイ ジャパン株式会社
13:55~14:20	配線経路から判定する学習能力を持つ迷惑メール対策フィルター	国立大学法人豊橋技術科学大学
14:20~14:45	オフセット向け超高画質印刷ソフト	中野浩嗣
14:45~15:10	キャラクターネームアドレス	株式会社スクウェア・エニックス
15:10~15:20	総評	

3) 当日の状況

平成20年度第1回特許ビジネス市 in 東京では、「電気・電子、情報・通信」の技術分野から、8案件の発表があり、招聘者3名及び一般168名、計171名が参加し、各発表案件についての質疑応答、電子集計システムによる発表案件に対する売上予測や支援協力の申し出の投票を行った。

また、同時開催となったパテントソリューションフェア2008の発表案件展示ブース及び特許ビジネス市会場脇の展示コーナーにおいて、昼食休憩時や案件発表後に各案件について多くの質疑が行われた。

最後に招聘者代表から、各案件についての寸評に続いて、経済状況がかげりを見せる中、本特許ビジネス市で発表された案件が成約に結びつき、経済効果を生み出していくために、会場に参加された方々の支援をお願いしたい、との総評があった。

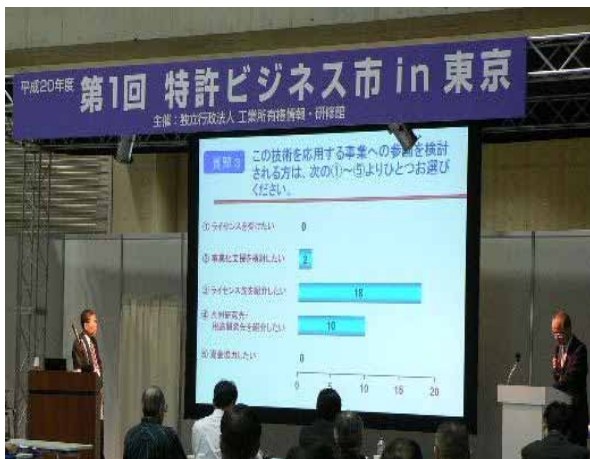
会場全景



主催者挨拶



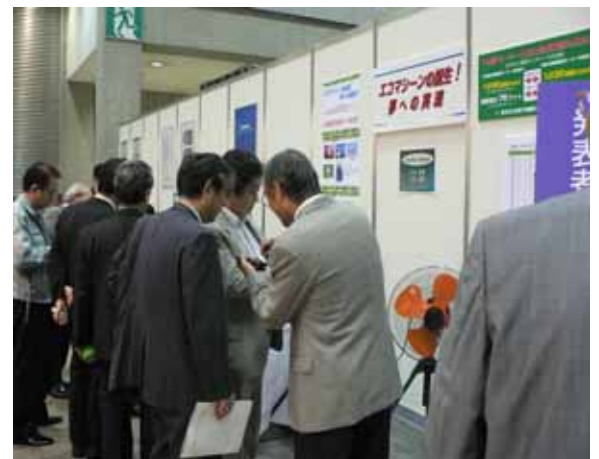
売上・アライアンス等投票結果



受付



展示コーナー



2. 開催結果

招聘者・一般参加者による発表案件に対する売上予測や、アライアンスについての投票結果及び一般参加者のアンケート結果を以下に示す。

1) 招聘者・一般参加者による投票結果

招聘者・一般参加者による投票結果のまとめを表2に示す。

表2 招聘者・一般参加者の投票結果まとめ

案件名		1	2	3	4	5	6	7	8
		高効率 磁力回 転装置	多層プ リント 配線板 の軽量 化	高効率 単相交 流同期 モータ	高品質 なオー ディオ 信号処 理	RFIDマ リ-ド ア モリス ム	迷惑メ ール 対策フ ィルタ ー	超高画 質印刷 ソフト	キャラ クター ネーム アドレ ス
提供者		小松康廣 上田義英	富士通 株式会 社	有限会 社 K.R &D	株式会 社 ピ ー・ソ フトハ ウス	エル・ エス・ アイ ジャパ ン株式 会社	国立大 学法人 豊橋技 術化学 大学	中野 浩 嗣	株式会 社スク ウェア ・エニ ックス
単年度 売上予 測	1億 未満	5	6	8	4	5	12	4	15
	1～ 10億	19	20	21	10	10	14	28	13
	10～ 50億	31	11	12	15	14	5	6	3
	50億 以上	23	3	3	7	4	1	1	2
事業参 画	ライセンスを 受けたい	3	1	0	0	1	1	2	2
	事業化支 援の検討	10	1	2	1	1	1	1	1
	ライセンス先 の紹介	21	16	18	13	6	6	13	7
	共同研究 先・用途開 発先の紹介	19	5	10	5	6	5	5	2
	資金協力 したい	0	1	0	1	0	0	0	0

2) 一般参加者アンケート結果

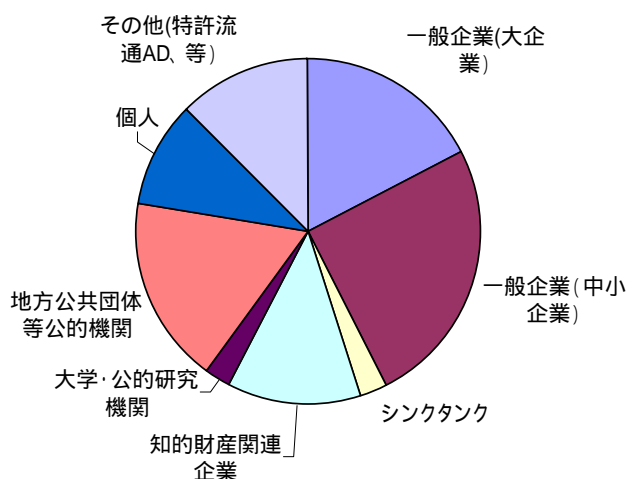
一般参加者のアンケート結果を表3～5.3及び図1～3.3に示す。

一般参加者の職業

図1 一般参加者の職業

表3 一般参加者の職業

選択項目	割合(%)
一般企業(大企業)	18%
一般企業(中小企業)	25%
シンクタンク	3%
知的財産関連企業	13%
大学・公的研究機関	3%
地方公共団体等公的機関	18%
個人	10%
その他(特許流通AD、等)	13%

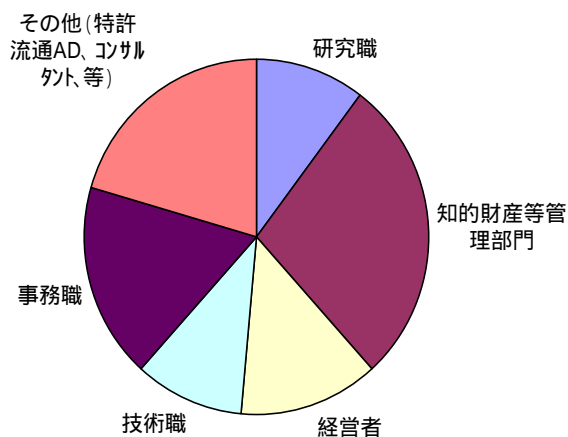


一般参加者の職種

図2 一般参加者の職種

表4 一般参加者の職種

選択項目	割合(%)
研究職	10%
知的財産等管理部門	28%
経営者	13%
技術職	10%
事務職	18%
その他	21%



「平成19年度第1回特許ビジネス市」全体について（全て5段階評価）

i) 内容について

表5.1 全体内容の評価

選択項目	割合(%)
大変良かった	13%
良かった	55%
普通	32%
良くなかった	0%

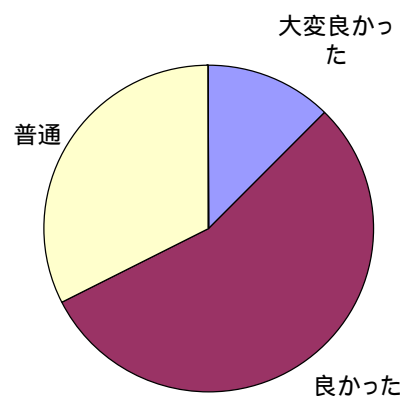


図3.1 全体内容の評価

ii) 案件の選定について

表5.2 案件選定の評価

選択項目	割合(%)
大変良かった	8%
良かった	37%
普通	50%
良くなかった	5%

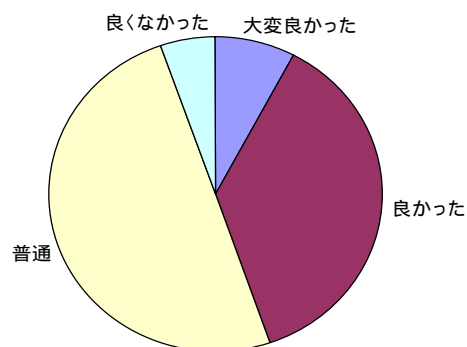


図3.2 案件選定の評価

iii) 今後の継続開催について

表5.3 今後の継続開催について

選択項目	割合(%)
ぜひ継続してほしい	26%
継続してほしい	59%
どちらとも言えない	15%
あまり必要ない	0%

